В заключение отметим, что гравитационные модели, в которых пространственно-временное слоение является расслоением, не ограничиваются только однородными космологическими моделями, и многие сингулярности в теории гравитации, по-видимому, могут быть описаны как критические точки функции поверхностей уровня на многообразии  $X^4$ .

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Sardanashvily G. Phys. Lett. 1980, 75A, N 4, p. 257. [2] Хо-кинг С., Эллис Дж. Крупномасштабная структура пространства-времени. М.: Мир, 1978. [3] Сарданашвили Г. А., Янчевский В. П. В кн.: Тезисы докл. Всес. конф. «Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации.» М.: Изд-во МГУ, 1981, с. 21. [4] Фукс Д. Б. Современные проблемы математики, 1978, 10, с. 179. [5] Тамура И. Топология слоений. М.: Мир, 1979. [6] Арнольд В. И. Успехи матем. наук, 1974, 29, № 2, с. 11. [7] Хирш М. Дифференциальная топология. М.: Мир, 1979.

Поступила в редакцию 97.06.81

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1982. Т. 23. № 4

## УДК 538.3

О ГЕНЕРАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН В ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ПЛАЗМЕ

Л. С. Богданкевич, В. К. Гришин, М. Ф. Каневский  $(HUUS\Phi)$ 

Изучение вопросов генерации СВЧ-излучения в миллиметровой области при взаимодействии релятивистского электронного пучка (РЭП) с плазмой твердого тела представляет значительный интерес. В работах [1, 2] рассматривался вопрос о генерации поверхностных волн при взаимодействии с твердым телом электронных пучков, движущихся в вакууме над поверхностью твердого тела. Такая схема представляется одной из перспективных с практической точки зрения, поскольку здесь основной поток электромагнитной энергии распространяется вне твердого тела в пучковой зоне. Вместе с тем очевидны и трудности реализации подобной схемы. Область локализации поля в пучковой зоне — порядка длины волны, т. е. порядка нескольких миллиметров для рассматриваемого диапазона. Удержание достаточно интенсивного пучка в столь малой зоне связано с решением довольно сложных технических проблем.

Одним из способов, позволяющих значительно улучшить условия транспортировки пучка, является его зарядовая нейтрализация, которая достигается, например, при пропускании пучка через газовую плазму. Следует сказать, что в реальном эксперименте над твердым телом обычно находится остаточный газ, который, ионизуясь пучком, образует газовую плазму. Газовая плазма над поверхностью твердого тела может создаваться и независимо с помощью дополнительного слабого пучка, лазерного луча и т. п., что дает возможность контролировать параметры газовой плазмы.

Поэтому в настоящей работе обсуждается возможность генерации поверхностных волн при распространении РЭП через газовую плазму вблизи твердого тела. Как показывает анализ, эта схема, помимо лучшего соответствия условиям реального эксперимента и возможности нейтрализации заряда пучка, имеет также и другие преимущества: по-

вышается частота и снижается величина стартовых токов генерации.

Рассмотрим взаимодействие моноэнергетического РЭП, распространяющегося в области  $0 < x < \Delta$  вдоль оси z со скоростью  $v = \beta c$  с твердотельной плазмой (S-плазма), расположенной в области x < 0. Газовая плазма (P-плазма) находится в области x > 0. Вдоль осей y и z система не ограничена. Вся система считается помещенной в достаточно сильное продольное магнитное поле  $B_0$ , так что  $\omega_H = eB_0/mc \gg \omega_b \gamma$ , где  $\omega_b$ ,  $\gamma$  — ленгмюровская частота и релятивистский фактор пучка.

Диэлектрическую проницаемость P- и S-плазмы будем задавать в виде диагонального тензора:  $\mathcal{E}_{xx} = \mathcal{E}_{yy} = \mathcal{E}_{\perp}$ ,  $\mathcal{E}_{zz} = \mathcal{E}_{\parallel}$ , что позволит в дальнейшем рассмотреть следующие предельные случай:

1) замагниченные

$$P$$
- и  $S$ -плазмы ( $\omega_P < \omega_H$ ,  $\omega_S < \omega_H^* \sqrt{\epsilon_0}$ ),  $\epsilon_{S\perp} = \epsilon_0$ ,  $\epsilon_{P\perp} = 1$ ,  $\epsilon_{\parallel} = \epsilon_0 - \omega_{P,S}^2/\omega^2$ ;

2) незамагниченные плазмы ( $\omega_P>\omega_H,\;\omega_S>\omega_H^*\sqrt{\epsilon_0}$ ),  $\epsilon_\perp=\epsilon_0-\omega_{P,S}^2/\omega^2;$ 

3) поскольку для некоторых легированных полупроводников, например In Sb,  $\omega_H/\omega_H \ll 1$ , то возможен также промежуточный случай  $(\omega_P > \omega_H)$ ,  $\omega_S < \omega_H \sqrt{\epsilon_0}$ ,  $\epsilon_{S\perp} = \epsilon_0$ ,  $\epsilon_{P\perp} = \epsilon_{P\parallel} = 1 - \omega_P^2/\omega^2$ ,  $\epsilon_{S\parallel} = \epsilon_0 - \omega_S^2/\omega^2$  ( $\omega_H$ ,  $\omega_H$  — ларморовские частоты электронов плазмы и легких носителей S-плазмы).

Столкновениями частиц в плазменных средах пренебрегаем.

В экспериментах, проводимых ранее, в основном реализовались случаи 1 и 3 (см., например, [1], где использовались образцы In Sb с параметрами  $\varepsilon_0 {}^\sim 16$ ,  $\omega_s {}^\sim 4 \cdot 10^{12} \, \mathrm{c}^{-1}$ , т. е. длиной волны генерации  $\lambda \leqslant 2$  мм, частотой столкновений  $v {}^\sim 10^{11} \, \mathrm{c}^{-1} \! \leqslant \! \omega_s / \sqrt[3]{\varepsilon_0}$  и геометрическими размерами  $6 \times 2 \times 3,5$  мм, и магнитные поля с индукцией  $10 - 50 \, \mathrm{kTc}$ ; такие поля позволяли фокусировать пучки с геометрическим размером  $0.4 \times 3,5$  мм). Однако газовая плазма позволяет снизить величину внешнего поля примерно на порядок.

Легко показать, что в интересующем нас пределе высоких частот  $\omega^2 \gg \omega_b^2/\gamma^3$  с точностью до линейных по плотности пучка слагаемых дисперсионное соотношение имеет вид

$$D_0(\omega, k) = \omega_b^2 / \gamma^3 (\omega - kv)^2,$$
 (1)

где

$$\begin{split} D_{0}\left(\omega,\,k\right) &= 4\left(\frac{\varepsilon_{S\,\parallel}}{\varkappa_{S}} + \frac{\varepsilon_{P\,\parallel}}{\varkappa_{P}}\right) \left[\left(\frac{3}{\varkappa_{P}} + \frac{\varepsilon_{S\,\parallel}}{\varepsilon_{P\,\parallel}\,\varkappa_{S}}\right) - \right. \\ &\left. - e^{-2\varkappa_{P}\,\Delta}\left(\frac{1}{\varkappa_{P}} - \frac{\varepsilon_{S\,\parallel}}{\varepsilon_{P\,\parallel}\,\varkappa_{S}}\right)\right]^{-1}, \\ &\left. \varkappa^{2} = \varepsilon_{\,\parallel}\,\left(k^{2} - \varepsilon_{\,\parallel}\,\omega^{2}/c^{2}\right)/\varepsilon_{\,\parallel}. \end{split}$$

При  $\omega_b \ll \omega_s / \sqrt{\varepsilon_0}$  из уравнения (1) следует, что пучок генерирует поверхностную волну с максимальным инкрементом на частоте, близкой к  $\omega_0 = kv$ , где  $\omega_0$  определяется из уравнения  $D_0(\omega_0, k) = 0$ .

Рассмотрим более подробно влияние Р-плазмы на характеристики генерируемой волны. Резонансная частота генерации определяется со-

$$\omega_1^2 = \left[ \varepsilon_0 \, \omega_S^2 + \, \omega_P^2 \, \gamma^2 \left( \varepsilon_0 \beta^2 - 1 \right) \right] \left( \varepsilon_0 - 1 \right)^{-1} \left( \varepsilon_0 + \gamma^2 \right)^{-1} \quad (1). \tag{1}$$

В случаях 2 и 3 аналитическое выражение для  $\omega_0$  можно получить только для относительно редкой P-плазмы:

$$\begin{split} \omega_{2}^{2} &= \omega_{S}^{2}/(\epsilon_{0} + \gamma^{2}) \; (1 - \mu), \; \; \mu = \omega_{P}^{9} \; \gamma^{4}/\omega_{S}^{2} < 1 \; \; (2); \\ \omega_{3}^{2} &= \epsilon_{0} \omega_{S}^{2}/(\epsilon_{0} - 1) \; (\epsilon_{0} + \gamma^{2}) \; (1 - \eta), \\ \eta &= \omega_{P}^{2} \; \gamma^{2} \; (\gamma^{2} + 1) \; (\epsilon_{0} \beta^{2} - 1)/\epsilon_{0} \; \omega_{S}^{2} < 1 \; \; (3). \end{split}$$

$$0.62 < \omega_1 \sqrt{\epsilon_0} / \omega_S < 0.89 \quad (I); \quad 0.65 < \omega_2 \sqrt{\epsilon_0} / \omega_S < 0.96 \quad (2);$$
$$0.65 < \omega_3 \sqrt{\epsilon_0} / \omega_S < 0.97 \quad (3).$$

Здесь P-плазма слабо влияет на электродинамические свойства системы, но способствует, как отмечалось, нейтрализации объемного заряда пучка, улучшая условия его транспортировки.

Для относительно плотной P-плазмы ( $\omega_P = 0.5\omega_S/\sqrt{\varepsilon_0}$ ), как следует из численного анализа уравнения  $D_0(\omega, k) = 0$ , частота генерации практически не зависит от энергии пучка:

$$0.75 \leqslant \omega_1 \sqrt{\epsilon_0} / \omega_S \leqslant 0.93$$
 (1);  $0.93 \leqslant \omega_2 \sqrt{\epsilon_0} / \omega_S \leqslant 0.96$  (2);  $0.95 \leqslant \omega_3 \sqrt{\epsilon_0} / \omega_S \leqslant 0.97$  (3) при  $2 \leqslant \gamma \leqslant 5$ .

Оценим теперь условия возбуждения генератора на поверхностной волне в реальном эксперименте, где пространство взаимодействия ограничено конечной длиной образца твердого тела  $(0 \leqslant z \leqslant L)$ .

Следуя общей схеме анализа, изложенной в [3], получим следую-

щее значение для плотности стартового тока генерации:

$$j_{c\tau} = \frac{2}{3\sqrt{3}\pi} \frac{mc^{3}}{eL^{2}} \beta^{3} \gamma^{3} \left| \frac{1}{L} \frac{\partial D_{0}}{\partial k_{z}} \right| \times \left\{ \left( \ln \frac{3}{|\varkappa_{0}|} \right)^{3}, |\varkappa_{0}| \leqslant 1 \right.$$

$$\times \left\{ \left( \frac{3}{|\varkappa_{0}|} \right)^{3}, |\varkappa_{0}| \leqslant 1 \right.$$

$$\left( \frac{3}{3\sqrt{3}} \left( 1 - |\varkappa_{0}| \right), |\varkappa_{0}| \simeq 1, \right.$$

$$(2)$$

где  $\kappa_0$  — коэффициент отражения усиливаемой волны на границе z = L. Верхнее значение в (2) соответствует низкодобротным системам

с  $|\varkappa_0| \ll 1$ , нижнее — высокодобротным с  $|\varkappa_0| \simeq 1$ .

Как показывает анализ, P-плазма позволяет заметно уменьшить плотность стартового тока. Так, при  $\omega_P \cong 0.5 \omega_S/\sqrt{\mathcal{E}}_0$  и  $\gamma = 2 \div 5$  для указанных выше параметров образца In Sb величина стартового тока понижается в  $1.5 \div 2.5$  раза для сильного магнитного поля и в  $6 \div 50$  разв случае незамагниченных плазм. При L = 6 мм стартовая плотность тока генерации составляет  $\sim (1 - |\varkappa_0|) \, \text{кA/cm}^2$ . При этом частота генерации возрастает примерно в 1.5 раза по сравнению со случаем  $\omega_P = 0$ .

Таким образом, газовая плазма, возникающая в реальном эксперименте над поверхностью твердого тела или создаваемая независимо,

позволяет довольно сильно влиять на линейные характеристики генерируемой РЭП поверхностной волны.

Авторы выражают благодарность А. А. Рухадзе за полезные об-

суждения результатов работы.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Канер Э. А., Яковенко В. М. УФН, 1975, 115, с. 41. [2] Иванов С. Т. и др. ФТТ, 1976, 18, с. 1614. [3] Богданкевич Л. С., Кузелев М. В., Рухадзе А. А. УФН, 1981, 133, с. 3.

Поступила в редакцию 30.07.81

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1982. Т. 23. № 4

УДК 621.385.633

# ОСОБЕННОСТИ В РЕЖИМАХ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕТЕКТОРА ДВУХМИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С ОТКРЫТОЙ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМОЙ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ

#### Д. Г. Афонин, А. И. Костиенко

(кафедра радиофизики СВЧ)

K настоящему времени известно несколько типов электронных детекторов с виртуальным катодом [1-3], обладающих рядом преимуществ перед детекторами полупроводниковыми. Такие электронные детекторы имеют устойчивые характеристики, не боятся механических и

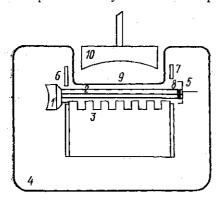


Рис. 1. Схематическое изображение электронного детектора

электрических перегрузок. Взаимодействие электронного пучка с электромагнитным полем в этих детекторах осуществлялось либо в объемном резонаторе отражательного клистрона [1]. либо в замедляющих структурах ЛБВ [2] или ЛОВ [3]. С укорочением длины волны размеры закрытых объемных резонансных систем и волнопередающих трактов уменьшаются. Изготовление таких систем для миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов встречает серьезные трудности. Эти трудности устраняются, если использовать в качестве систем взаимодействия открытые резонансные системы, размеры которых могут значи-

тельно превосходить рабочую длину волны.

На рис. 1 показано схематическое изображение электронного детектора с открытой резонансной системой, имеющей периодическую структуру, и виртуальным катодом — нелинейным элементом, который осуществляет детектирование. Макет такого детектора был рассчитан и изготовлен для работы в двухмиллиметровом диапазоне длин волн. Электронная пушка (1) формирует ленточный электронный пучок (2) сечением  $0.3 \times 7$  мм², который проходит вблизи плоского зеркала (3), полностью покрытого периодической структурой и находящегося в стеклянном вакуумированном баллоне (4), попадая далее на коллектор (5). На ускоряющую (6) и приколлекторную (7) диафрагмы, имеющие отверстия в виде прямоугольников с размерами соответственно  $0.5 \times 8$  мм²